イオンスクラバー実装置紹介

Full Size Ion Scrubber



The paper presents the ion scrubber recently manufactured and delivered by Shinko Pantec. The unit demonstrates a dual function of efficient removal of fine particles less than $0.05\,\mu\mathrm{m}$ as well and hazardous gases and deodorization, which have never been attained by a single conventional wet dust collector. Described here is an analysis of the performance of the ion scrubber ranging from pre-order test using a pilot test unit up to selection of a full size unit. The full size unit has succeeded in obtaining outlet dust concentration close to the design level despite the concentration of inlet dust in exhaust gases substantially exceeding the design level.

まえがき

従来ダストと有害ガスを同時に除去する方法としては,電気集塵機と洗浄塔またはベンチュリースクラバーと洗浄塔などによる2段方式が主であった。当社において,電気集塵機と洗浄塔の特性を兼ね備えた排ガス処理装置「イオンスクラバー」の販売を開始し,以来約2年が経過した。この間,主として産業廃棄物焼却炉,光関連設備用炉および金属溶解炉などからの排ガスを対象とし,各方面へパイロットプラントをもちこみ各種のデータを収集してきた。この装置は'90年10月現在製作中も含めると9機を数えている。

本稿では、イオンスクラバーの概要ならびに銅スグラップ溶解炉排ガスのパイロットプラントによるテストおよび 実装置を紹介する。

1. イオンスクラバーの概要

イオンスクラバーは、 $0.05 \, \mu \mathrm{m}$ 以下の固体または液体微粒子をも高効率かつ、少ないエネルギー消費量で除去する目的で開発したものであるが、粒径 $1 \, \mu \mathrm{m}$ 以上の粗粒子、有害ガスおよび悪臭ガスも同時に処理することができる。

装置内で有害ガスおよび悪臭ガスは高性能充填部を流れる循環液に吸収される。粗い粒子および液滴は慣性衝突により捕集され、煙霧質状のものはイメージ作用力により除去される。このイメージ作用力は、荷電された粒子が中性

表面に接近(約1 mm)すると発生し,反対極性の静電気を誘引し,粒子はその表面に引き寄せられるという原理である。

通常燃焼炉排ガスを処理する場合,イオンスクラバーは 急冷塔と組合わせて採用する。

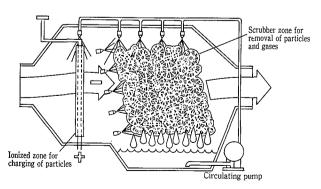
また、イオンスクラバーは装置内部に洗浄装置を備えて おり、タイマー制御により定期的に洗浄を行う構造となっ ているため装置内でのダスト、塩の堆積が最小限におさえ られメンテナンス周期も長く採ることができる。

1. 1 装置の構造

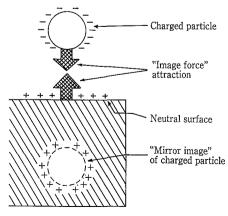
装置は大きく2つのブロックに分かれており前部の高電 圧イオン化部と後部のスクラバー部より構成されている。 (第1図)

排ガス中の粒子はまず高電圧イオン化部で静電気的に荷電され、一部はプレートに、残りはスクラバー部でイメージ作用力(第2図)により高性能充填材に捕集される。放電電極は負でプレートは接地極となっている。プレートは濡れカベとなっており固体粒子やスケールが堆積しないよう常に循環洗浄しているため安定した粒子のイオン化が期待できる。

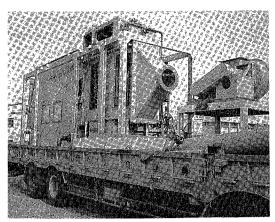
イオンスクラバーは高い電気抵抗値を持つ固体粒子であっても荷電可能である。



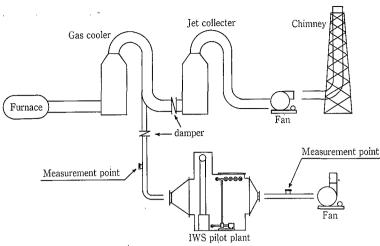
第1図 イオンスクラバー構造図 Fig. 1 Construction of Ion Scrubber



第2図 イメージ作用力 Fig. 2 Image force



イオンスクラバーパイロット機 Photo. 1 Ion scrubber pilot plant



第3図 テストフロー Fig. 3 Test flow

1. 2 スクラバー部

イオン化部後部のスクラバー部は固体および液粒子を効 率よく捕集するため表面積の大きい充填材で構成されてい る。排ガスは充填部を水平に横切り循環液は充填部を上方 から下方へ流れている。この間に固体は慣性衝突、イメー ジ作用力により捕集され, それと同時に有害ガスも洗浄液 に吸収される。充填材上部には低圧オリフィス形散水ノズ ルが設置されている。散水ノズルから噴霧される液滴径は 小さいので充填部のガス吸収効果をさらに高められる。

1. 3 耐蝕性

イオンスクラバー本体は大部分がFRP樹脂製品および FRPライニング材で構成されており、一般的なFRPの 耐熱温度90°C までは前処理(急冷塔)なしで排ガスを通 すことが可能である。しかし低湿度のガスに対してはイオ ンスクラバー前部にて加湿し, 飽和状態に近づけてやるほ うが実装置も小さくなり、また集塵およびガス吸収効果も 高まる点で望ましい。 排ガスと 直接接触する 金属部分は SUS316, SUS316L, チタンおよびハステロイCなど 耐蝕性金属の中から最適な材質を選定している。

1. 4 圧力損失

本装置の圧力損失は、空塔速度にもよるが平均30 mmAq であり急冷塔を設置しても系内で50mmAq程度である。 それゆえベンチュリースクラバーと比較すると運転費がは るかに安価であり、建設費の差は1~2年で相殺されるこ とが計算より得られている。

銅スクラップ溶解炉のパイロットテスト

2. 1 テスト

パイロット機は 30~60 m³/min 処理の能力を 持ってお り各主要部材および仕様は次のとおりである。

> : FRP 6460 mmL × 620 mmW 体 $\times 2380 \text{ mmH}$

イオナイザー

外部配管

プレート: SUS316

放電線 :ハステロイ C

充填材 : P. P 内部配管 : FRP

: C-PVC $500 \, \ell / \text{min} \times 15 \, \text{m}$ 循環ポンプ : PVDF

 $\times 3.7 \text{ kW}$

パージエア

ヒーター: 3kW

: FRP $70 \text{ m}^3/\text{min} \times 250 \text{ mmAg}$ 吸引ファン

 $\times 5.5 \text{ kW}$

パイロット機本体,操作盤およびポンプなどは写真1に 示すようにユニット式となっておりトラックでの輸送が容 易な構造となっている。

銅スクラップ溶解炉より発生する排ガス中のダストおよ び、HCI ガス除去を目的とするイオンスクラバーのサイズ を決定するためにテストを実施した。テストは,第3図に 示すように既設ダクトよりバイパスダクトを設けテスト機 へ接続して実施した。実装置の場合もバイパスダクトおよ びイオンスクラバーを経由し, 既設の煙突へルートを戻し ている。また、今回の装置においては系外への排水も制限 されているため、極力循環使用することを前提にブロー水 に凝集剤を添加した場合の沈降速度および排水SS濃度を も合わせて測定を行った。

2.2 テスト結果

実装置の設計条件

 $: 15000 \text{m}^3 \text{N/h} \text{ wet}$ 処理ガス量

処理ガス温度

および水分:50°C 飽和

入口濃度

 $: 0.5 \,\mathrm{g/m^3 N} \,\mathrm{dry}$ ダスト **HCl** : 50 ppm dry

出口濃度

 $: 0.03 \, \text{g/m}^3 \text{N} \, \text{dry}$ ダスト HC1 :3ppm dry 以下 $: 2.4 \text{ m}^3/\text{day}$ 排水量

設計条件におけるダスト除去率は94%, HCl ガス除去 率も94%である。この条件を満足する実装置を設計製作 するためにテストを実施した。テストにおいては炉での溶 解材料を良材と焼線材とに分けて試験を行った。

テスト機へのガス流入量は、バイパス取り合い点におい て13, 15, 17 m³N/min wet とした。また。HCl ガス吸収 を考慮し、スクラバー循環液は NaOH 水溶液とし pH 計に より濃度の自動調節を行った。

原ガスの性状を第1表に、イオンスクラバーでの集塵効 率を第4図に、イオンスクラバー入口および出口での粒径

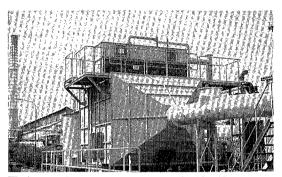
Table 1 Original gas charactor

Item to be measured		Reasonable material	Burned wire
Dust concentration Sulfur oxides	J.	0.03~0.04	0. 26~0. 42
Nitrogen oxides	(ppm)	<1	<1
	(ppm)	8 ∼ 14	6∼9
HCl	$[mg/m^3N]$ $[mg/m^3N]$	1~3	12~168
Cl ₂		<0.1	<0.1~0.3
Smell concentration/index [—/—]		-/-	410/26.2
Gas quantity Gas temparature	(m³N/h)	14 800, 16 800	13 900, 15 100
	(°C)	52, 49	95, 65

第2表 実装置ガス分析結果

Table 2 Results of gas analysis in full size Ion Scrubber

Item to be measured			Inlet of IWS	Outlet of IWS
Actual gas quantity	(m ³ N/Hr (m ³ N/Hr	wet]	13 500 13 000	13 200 12 600
Design gas quantity	(m ³ N/Hr	wet]	15 000	15 000
Actual dust quantity Design dust quantity	[g/m³N [g/m³N		2. 26 0. 5	0. 04 0. 03
Actual HCl quantity	(mg/m³N		934 573, 2	38 23. 3
Design HCl quantity		dry)	50	3
Actual Cu quantity	[mg/m ³ N	dry]	56. 6	4.6



写 真 2 イオンスクラバー実装置及び沈殿槽

Photo. 2 Full size Ion Scrubber and precipitation vessel

分布を第5図に示す。

2. 3 考察

焼線材は良材に 比べ, ダスト濃度 および HCl 濃度が高 値を示しており原材料の影響が大きい。イオンスクラバー の効果は吸引ファン吐出口の煙の有無を一つの判定基準と した。

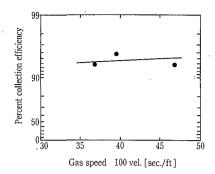
良材の場合、既設スクラバーでも県の基準を満足してい たが煙は消去されていなかった。これにイオンスクラバー を使用すると, 風量 930 m3N/h wet において煙は完全に 消失しダスト濃度は $0.01\,\mathrm{g/m^3N}$ dry 以下となった。

焼線材の場合は、風量 $990 \text{ m}^3\text{N/h}$ wet においてわずか に煙が残った。この時のダスト濃度は $0.05\,\mathrm{g/m^3N}$ dry で あり除去率は93.6%であった。高圧電源装置 ON の場合 の煙と OFF の場合とを比較すると、煙は ON でわずかに 目視できる程度であり、OFFの場合のようなたなびきはな かった。

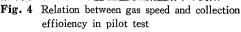
イオンスクラバー入口および出口における粒径分布は, ほぼ同一であった。

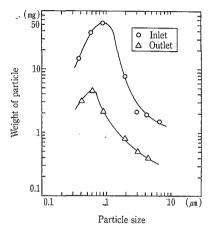
3. 実装置

パイロットテストの結果を基に実装置を納入したのでそ の外観を写真2に、フローシートを第6図に示す。実装置 におけるガス分析は第2表に示すとおりであり、煙突から



第4回 テストでの空塔速度と集塵効率の関係





第5図 粒径分布測定結果 Fig. 5 Particle size distribution

from Furnace Ion Scrubber ⇒ to Fan Gas cooler NaOH tank Sludge pit Precipitator

第6図 実装置のフローシート

Fig. 6 Flow sheet

の排ガスは目視不可能か、わずかに可視される程度に下が った。

む す

以上のようにイオンスクラバーにおいては、ダストに対 する集塵効率およびガスの除去効率、この両方を同時に満 足するように装置サイズが決定される。 しかしながら、ダ ストの集塵効率はガス吸収のデーターのように安定性がな く、ガス組成により大きく異なり、同一風量であっても入 ロダスト濃度の低下に伴い集塵効率が低下していくなど, 今後共パイロットテストの必要性がある。